

최창환

서울 [공과대학 신소재공학부](#) 교수이자 [나노전자소자 및 재료연구실](#)장을 겸하고 있다.

- 연락처: 02-2220-0383 / cchoi@hanyang.ac.kr
- 홈페이지: <http://nedml.campushomepage.com/frontpage.asp?catalogid=nedml&language=ko>

□

목차

- [1 학력](#)
- [2 경력](#)
- [3 연구관심분야](#)
- [4 주요연구](#)
- [5 학회활동](#)
- [6 담당과목](#)
- [7 관련기사](#)
 - [7.1 교내언론](#)
 - [7.2 대외언론](#)

학력

- 2003.01 ~ 2006.05 Texas 주립 대학교, 전기 및 컴퓨터공학 공학박사
- 2001.01 ~ 2002.12 Texas 주립 대학교, 재료공학 공학석사
- 1994.03 ~ 2000.02 한양대학교, 재료공학 공학사

경력

- 2010.03 ~ 현재 한양대학교 신소재공학부, 교수, 학부장
- 2020.09 ~ 현재 한양대학교 산업소재기술 연구소, 소장
- 2016.02 ~ 2017.02 차세대반도체연구소 스피너자연구단, 한국과학기술연구원, 방문연구교수
- 2006.01 ~ 2010.02 IBM Thomas J. Watson 연구소, 연구원
- 2005.05 ~ 2005.09 프리스케일 반도체 (전 모토롤라 반도체), Academic contractor
- 2001.01 ~ 2005.12 마이크로전자소자 연구소, Texas 주립 대학교, 연구조교
- 2000.08 ~ 2000.12 재료연구소, 위스콘신 주립 대학교, 연구조교

연구관심분야

- 차세대 반도체 소자, 재료, 공정 기술 개발 및 응용

주요연구

- [강유전체소재개발](#): 3차원 플래시 메모리 소자의 다치화 가능한 강유전체 신소재 개발(2020.06)

학회활동

- 2010.09 ~ 현재 한국재료학회, 종신회원/학술이사
- 2010.03 ~ 현재 대한금속재료학회, 종신회원/학술이사
- 2019.03 ~ 현재 한국마이크로전자 및 패키징 학회, 종신회원/편집이사
- 2011.01 ~ 현재 한국반도체학술대회, 박막 분과위원
- 2017.03 ~ 현재 대한전자공학회, 종신회원
- 2018.03 ~ 현재 나노기술연구협의회, 학술위원
- 2008.05 ~ 현재 미국재료학회, 정회원
- 2006.01 ~ 현재 국제전기전자협회, 정회원
- 2006.07 ~ 현재 재미한인과학자협회, 회원

담당과목

- 학부: 전자소자재료 I,II, 반도체공정, 재료과학
- 대학원: 반도체소자물리, 전자재료공정, 나노반도체재료

관련기사

교내언론

- 2020.06.30 <뉴스H> [최창환 교수팀, 3차원 플래시 메모리 소자의 다치화 가능한 강유전체 신소재 개발](#)

대외언론

- 2020.06.29 <전자신문> 강유전체 신소재 개발에 대한 코멘트 [\[1\]](#)